

C23D 金属へのほうろう被覆またはガラス質層の形成

サブクラス内の索引

ほうろう被覆に先立つ処理	1/00, 3/00
ほうろう被覆	5/00-11/00
後処理	13/00, 15/00, 17/00
1/00	ほうろうの熔融またはフリッティング；そのための装置または炉
1/02	・溶解物の粒状化；粒状物の乾燥

ほうろう被覆

3/00	被覆の前の金属表面の化学処理[2 0 0 6 . 0 1]
5/00	ほうろう被覆またはガラス質層被覆 [4]
5/02	・湿式法
5/04	・乾式法
5/06	・図案または文字の形成
5/08	・ほうろうの不均一被覆
7/00	被覆層の処理，例．焼付け前の乾燥 [2 0 0 6 . 0 1]

ほうろう被覆層の固着

9/00	ほうろう焼付け用窯
9/02	・電熱を用いないマッフル炉
9/04	・電熱を用いないトンネル窯
9/06	・電気炉
9/08	・燃焼棒の支持装置
9/10	・負荷または非負荷装置
11/00	ほうろう焼付けのための連続焼付け法；そのための装置

後処理

13/00	ほうろう被覆部品の後処理
13/02	・ほうろう被覆部の部分的再熔融による欠陥の除去；形状の調整
15/00	ほうろう被覆段階を含むほうろう被覆部品同志の接合
17/00	ほうろう除去